

2017年度 大学院試験 技術経営戦略学専攻

修士課程 筆記試験について

2016年9月1日  
技術経営戦略学専攻

1. 筆記試験の合格者

192001	192011	192020	192040	192058	192069
192002	192013	192021	192042	192059	192072
192003	192014	192023	192043	192060	192073
192004	192015	192030	192044	192061	192077
192007	192016	192031	192045	192064	192084
192008	192017	192033	192049	192066	192091
192009	192018	192038	192051	192067	192092
192010	192019	192039	192055	192068	(47名)

2. 筆記試験合格者の口述試験

日時：2016年9月2日（金） 9：00～14：25

場所：工学部3号館3階 技術経営戦略学専攻会議室（322室）

- ・工学部3号館3階 技術経営戦略学専攻ラウンジ講義室（321室）を控え室とする。
- ・以下のタイムテーブルに従い、各自で定められた口述試験の時間帯の15分前までに、控え室に入って待機すること。

口述試験時間	受験番号
9:00～9:30	192001
	192002
	192003
	192004
	192007
	192008
9:30～10:00	192009
	192010
	192011
	192013
	192014
	192015
10:00～10:30	192016
	192017
	192018
	192019
	192020
	192021

口述試験時間	受験番号
10:40～11:10	192023
	192030
	192031
	192033
	192038
	192039
11:10～11:40	192040
	192042
	192043
	192044
	192045
	192049
11:40～12:10	192051
	192055
	192058
	192059
	192060
	192061

口述試験時間	受験番号
13:15～13:45	192064
	192066
	192067
	192068
	192069
	192072
13:45～14:25	192073
	192077
	192084
	192091
	192092